# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- (•) BLACK BORDERS
  - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
  - FADED TEXT
  - ILLEGIBLE TEXT
  - SKEWED/SLANTED IMAGES
  - COLORED PHOTOS
  - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
  - GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# Electron emissive ferroelectric cathode for an electron tube, flat display screen or particle accelerator has supplementary ferroelectric, antiferroelectric or dielectric layer covering electrode portion edges

BZ

Patent number:

FR2789221

**Publication date:** 

2000-08-04

Inventor:

LE BIHAN RAYMOND

Applicant:

**UNIV NANTES (FR)** 

Classification:

- international:

H01J1/316

- european:

H01J1/30

Application number:

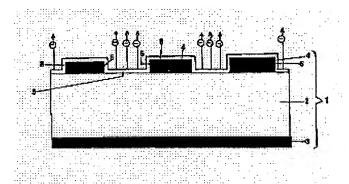
FR19990001009 19990129

Priority number(s):

FR19990001009 19990129

#### Abstract of FR2789221

An electron emissive cathode body (1) has a supplementary ferroelectric, anti-ferroelectric or dielectric layer (8) covering electrode portion edges (6). An electron emissive cathode body (1) comprises a main ferroelectric layer (2) of ferroelectric or antiferroelectric material and electrodes (3, 4) which generate a variable electric field for exciting the ferroelectric layer, one of the electrodes partially covering the emissive side surface of the layer to form electrode portions (4) and free zones (5) through which electrons are emitted. Each electrode portion edge (6), between an electrode portion (4) and a free zone (5), is covered with a supplementary layer (8) based on a ferroelectric, antiferroelectric or dielectric material, to avoid electrode edge effects and to increase emission output.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

99 01009

(51) Int Cl7: H 01 J 1/316

(12)

#### **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

Α1

- 22 Date de dépôt : 29.01.99.
- 30) Priorité :

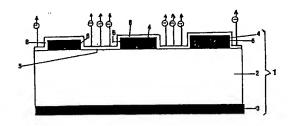
- (71) Demandeur(s): UNIVERSITE DE NANTES FR.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 04.08.00 Bulletin 00/31.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés:
- (72) Inventeur(s): LE BIHAN RAYMOND.
- (73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s): CABINET DAWIDOWICZ.

CORPS DE CATHODE POUR L'EMISSION D'ELECTRONS.

L'invention concerne un corps (1) de cathode ferroé-lectrique du type constitué d'une couche mince (2) ferroé-lectrique principale et d'au moins deux électrodes (3, 4) d'excitation de la couche (2) ferroélectrique, au moins l'une (4) desdites électrodes (3, 4) recouvrant partiellement la surface côté émetteur de la couche (2) ferroélectrique de manière à former des portions d'électrodes (4) et des zones libres (5).

Ce corps de cathode est caractérisé en ce qu'au moins chaque bord (6) de portion d'électrode (4) disposé entre une portion d'électrode et une zone libre (5) est recouvert d'une couche (8) supplémentaire à base d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique ou isolant, pour éviter les effets dits de bord des électrodes.

Application: écran plat - tube à rayons cathodiques - source d'électrons pour tubes à vide, tube à rayons X...



HH



5

10

### 15 Corps de cathode pour l'émission d'électrons

La présente invention concerne un corps de cathode pour l'émission d'électrons.

20 Elle concerne plus particulièrement un corps de cathode constitué d'une type ferroélectrique, du ferroélectrique dite principale formée à partir d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et d'au moins deux électrodes alimentées de manière à générer un la couche exciter pour électrique variable 25 champ desdites électrodes l'une moins ferroélectrique, au recouvrant partiellement la surface côté émetteur de la couche ferroélectrique de manière à former des portions d'électrodes et des zones libres à travers lesquelles les 30 électrons produits par la couche ferroélectrique principale sont émis.

L'émission d'électrons à partir de la surface de cristaux ou de céramiques ferroélectriques soumis à des excitations répétitives avec des impulsions de tension est un phénomène connu. Sur la base de ce principe, des cathodes ferroélectriques ont été développées. Des exemples de ces cathodes ferroélectriques sont fournis notamment dans les

cathodes ferroélectriques sont fournis notamment dans les documents FR-A-2.718.567 et FR-A-2.744.564. A ce jour, les corps de cathode sont tous conçus sur le même principe. En effet, ces corps de cathode comportent un substrat, une 5 couche d'électrode inférieure formée sur ledit substrat, ferroélectrique matériau d'un couche antiferroélectrique formée sur ladite couche d'électrode inférieure et une couche discontinue d'électrode supérieure formée sur ladite couche de matériau ferroélectrique, les 10 vides de cette couche discontinue d'électrode supérieure constituant des passages des électrons émis par le matériau ferroélectrique. Le principe de cette émission est lié au fait que, lorsqu'une impulsion de tension élevée est appliquée entre les électrodes supérieure et inférieure, 15 une polarisation spontanée est inversée sur la surface et à l'intérieur du matériau ferroélectrique et des électrons sont donc émis. De telles cathodes présentent un grand nombre d'avantages, à savoir notamment un rendement élevé d'électrons et un maniement simple lié à leur robustesse et 20 au fait qu'elles peuvent en particulier fonctionner à la température ambiante. Du fait de ces avantages, cathodes ferroélectriques sont aujourd'hui utilisées dans domaines d'application. Elles sont nombreux réalisation canons particulier utiles pour la de 25 électrons, de tubes à rayon cathodique, etc.

La définition des corps de cathode fournie ci-dessus correspond au corps de cathode représenté à la figure 1. L'inventeur de la présente invention a toutefois constaté que de telles constructions généraient une perte importante des électrons émis. En effet, une partie de ces électrons sont attirés par l'électrode 3' et se dirigent directement vers cette dernière. Il en résulte que le collecteur positionné en face des électrodes ne collecte pas la totalité des électrons émis. L'inventeur de la présente invention a également constaté que des décharges pouvaient se produire au niveau des électrodes.

Le but de la présente invention est donc de proposer un corps de cathode ferroélectrique dont la conception permet d'augmenter le rendement d'émission d'électrons et de réduire les décharges entre bord d'électrode.

Un autre but de la présente invention est de proposer. un corps de cathode ferroélectrique dont la conception permet une réduction de l'épaisseur de la couche ferroélectrique.

A cet effet, l'invention a pour objet un corps de cathode ferroélectrique pour l'émission d'électrons, constitué d'une couche ferroélectrique dite principale formée à partir d'au moins un matériau ferroélectrique ou d'au moins deux antiferroélectrique et alimentées de manière à générer champ électrique un variable pour exciter la couche ferroélectrique, au moins l'une desdites électrodes recouvrant partiellement surface côté émetteur de la couche ferroélectrique de manière à former des portions d'électrodes et des zones 20 libres à travers lesquelles les électrons produits par la couche ferroélectrique principale sont émis, caractérisé en ce que, côté émetteur de la couche ferroélectrique, au moins chaque bord de portion d'électrode disposé entre une portion d'électrode et une zone libre est recouvert d'une 25 couche supplémentaire à base d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique ou diélectrique, pour d'une part éviter les effets dits de bord des électrodes, d'autre part augmenter le rendement d'émission.

Grâce à la présence de cette couche supplémentaire en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique ou diélectrique, les lignes du champ électrique sont modifiées et le rendement d'émission d'électrons est augmenté, les électrons n'étant plus attirés par lesdites électrodes.

35

Selon une forme de réalisation préférée de l'invention, la totalité de la surface, constituée de portions d'électrode et de zones libres, est revêtue d'une couche supplémentaire 4

à base d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique, ladite couche épousant les irrégularités de la surface.

5 Ce mode de réalisation simplifie l'application de la couche supplémentaire.

L'invention sera bien comprise à la lecture de la description suivante d'exemples de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 représente une vue schématique en coupe d'un corps de cathode conforme à l'état de la technique;

15

20

la figure 2 représente une vue schématique en coupe d'un corps de cathode conforme à l'invention et

la figure 3 représente une vue schématique de dessus d'un autre mode de réalisation d'un corps de cathode conforme à l'invention.

Comme le montre la figure 1, un corps de cathode, conforme à l'état de la technique, est généralement constitué d'une électrode inférieure représentée en 1' à la figure 1, d'une couche en matériau ferroélectrique représentée en 2' et d'une électrode supérieure représentée en 3', l'ensemble étant disposé à l'état superposé comme le montre la figure 1 de telle sorte qu'un grand nombre d'électrons émis à partir de la surface de la couche à base d'un matériau ferroélectrique sont attirés par l'électrode supérieure.

Le corps 1 de cathode ferroélectrique, objet de l'invention, est constitué d'une couche 2 ferroélectrique, dite principale, cette couche 2 étant formée à partir d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique de manière en soi connue. Le corps 1 de cathode comporte encore au moins deux électrodes 3, 4 alimentées de manière

à générer un champ électrique variable pour exciter la couche 2 ferroélectrique. Au moins l'une des électrodes 3 et 4, en l'occurrence l'électrode 4 dans la figure 2, recouvre partiellement la surface côté émetteur de la couche 2 ferroélectrique, dite principale, de manière à former des portions d'électrodes 4 et des zones libres 5 à travers lesquelles les électrons produits par la couche ferroélectrique 2 principale sont émis.

10 De manière caractéristique à l'invention, chaque bord 6 de portion d'électrode 4 disposé entre une portion d'électrode et une zone libre 5 est recouvert d'une couche mince 8 d'au moins base supplémentaire à ferroélectrique ou antiferroélectrique ou diélectrique, 15 pour d'une part éviter les effets dits de bord des électrodes, d'autre part augmenter le rendement d'émission. Dans l'exemple représenté à la figure 2, la totalité de la surface, constituée de portions d'électrode 4 et de zones libres 5, est revêtue d'une couche supplémentaire 8 à base ferroélectrique matériau moins un 20 d'au supplémentaire ladite couche antiferroélectrique, épousant les irrégularités de la surface.

Dans l'exemple représenté à la figure 2, les électrodes 3, 25 4, dites respectivement inférieure et supérieure, disposées de part et d'autre de la couche ferroélectrique 2 dite principale, la couche 8 supplémentaire recouvrant partiellement ou totalement au moins l'électrode supérieure 4. Dans ce cas, le corps de cathode est constitué d'au 30 moins une couche d'électrode inférieure 3, d'une couche ferroélectrique principale 2 constituée d'au moins matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et formée sur ladite couche d'électrode inférieure, d'une électrode partiellement couche recouvrant la supérieure 4 35 ferroélectrique principale 2 pour former des portions d'électrodes 4 et des zones libres 5 et d'au moins une couche mince supplémentaire 8 à base d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique ou diélectrique,

ladite couche supplémentaire 8 recouvrant au moins chaque bord 6 de portion d'électrode 4 disposé entre une portion d'électrode 4 et une zone libre 5. Il est à noter que cette couche d'électrode inférieure 3 peut elle-même reposer sur 5 un substrat isolant ou conducteur non représenté à la figure 2. Le dépôt de la couche ferroélectrique principale 2 sur la couche d'électrode inférieure 3 s'effectue de manière classique par des techniques bien connues à ceux versés dans cet art. Ainsi, l'application de cette couche 10 ferroélectrique peut s'effectuer par laminage mécanique ou par enduction avec une épaisseur définie comme le décrit le document FR-A-2.718.567. Il peut être également utilisé des procédés d'impression pour le dépôt de cette couche en antiferroélectrique. ou ferroélectrique 15 méthode intéressante est la méthode sol gel avec dépôt d'une couche par centrifugation (spin-coating) tournette.

Des méthodes généralement plus coûteuses que les procédés peuvent minces classiques également couches 20 de utilisées. Il s'agit en particulier de la vaporisation ou de l'application par pulvérisation ou par CVD (dépôt en phase gazeuse par procédé chimique). L'application de la ferroélectrique peut encore s'effectuer couche 25 immersion de la couche d'électrode inférieure 3 dans un mélange ferroélectrique liquide. La fixation de la couche de l'électrode supérieure 4 sur la couche ferroélectrique 2 peut s'effectuer à nouveau par vaporisation à travers des masques adaptés à la forme de l'électrode. L'avantage de les faibles dans consiste oeuvre mise en thermiques de la couche sollicitations mécaniques et ferroélectrique.

La fixation de l'électrode peut encore s'effectuer par sérigraphie ou par photolithographie, technique utilisée en particulier en micro-électronique. Une fois cette électrode supérieure réalisée et fixée à la couche ferroélectrique dite principale 2, une couche supplémentaire 8 à base d'au 7

moins un matériau de préférence ferroélectrique ou antiferroélectrique peut être appliquée sur l'électrode supérieure 4. Le dépôt de cette couche supplémentaire fait appel aux mêmes techniques que celles utilisées pour le dépôt ou l'application de la couche ferroélectrique principale 2.

Dans une autre variante de la réalisation, l'électrode pleine 3 est remplacée par une électrode ajourée déposée sur un substrat isolant. Dans ce cas, la couche ferroélectrique ou antiferroélectrique principale 2 est déposée sur l'électrode 3 et le substrat isolant. Un exemple de réalisation consiste à réaliser cette électrode 3 en bandes parallèles ou perpendiculaires à celle de l'électrode supérieure 4. Ce dernier cas correspond à une possibilité de réaliser des écrans plats de visualisation.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention, conforme à la figure 3, les électrodes 3 et 4 écartées l'une de ou sur la couche sont positionnées dans l'autre ferroélectrique dite principale de sorte que la composante principale des lignes du champ électrique généré par électrodes 3 et s'étend sensiblement lesdites parallèlement à la surface 5 émettrice d'électrons de 25 ladite couche 2 ferroélectrique. Ainsi, dans cette figure 3, les électrodes ne prennent plus en sandwich la couche ferroélectrique dite principale comme le montre la figure 2 mais sont au contraire positionnées du même côté de cette couche ferroélectrique dite principale 2. Dans ce cas et à 30 titre d'exemple, le corps de cathode peut être constitué d'au moins un substrat isolant 7 réalisé en un matériau 2 ferroélectrique, d'une couche diélectrique, principale, formée sur ledit substrat 7, d'un arrangement disposées sur ladite 3, 4 d'électrodes 35 ferroélectrique, dite principale, pour former des portions libres et d'une zones des base d'au matériau moins un à supplémentaire 8 ferroélectrique ou antiferroélectrique préférence

diélectrique, ladite couche supplémentaire 8 recouvrant au moins chaque bord 6 de portion d'électrode 3, 4 disposé entre une portion d'électrode 3, 4 et une zone libre 5.

5 Les dépôts de la couche ferroélectrique principale 2 sur le des électrodes sur ladite et substrat peuvent s'effectuer moyen ferroélectrique 2 au techniques identiques à celles décrites ci-dessus dans le cadre de la réalisation conforme à celle de la figure 2. 10 L'intérêt de la construction conforme à la figure 3 est qu'elle permet de réduire l'épaisseur de la ferroélectrique 2 sans nuire au rendement d'émission de 11 est à noter que les l'ensemble. ferroélectriques, dites principale et supplémentaire, sont 15 constituées de préférence d'au moins un matériau choisi dans le groupe des composés, dopés ou non dopés, constitué par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomblanthane-zirconium), le PZT (titanate de plomb-zirconium), BaTiO<sub>3</sub> (titanate de baryum), le TGS (triglycine sulfate), le LiNbO3.

Ces couches ferroélectriques ou antiferroélectriques, dites principale 2 et supplémentaire 8, sont de préférence de composition identique. Toutefois, elles peuvent également être de compositions différentes. L'épaisseur de la couche supplémentaire 8, recouvrant les portions d'électrode 4 est généralement comprise dans la plage [5 nm - 10  $\mu$ m].

Le substrat isolant 7, dans le cas de la figure 3, peut quant à lui être constitué d'un matériau choisi dans le groupe de composés formé par MgO, SiO<sub>2</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, le verre, les polymères, etc.

Les électrodes sont quant à elles réalisées en matériaux conducteurs tels que l'aluminium, l'or, le platine, etc. ou en des matériaux non métalliques, par exemple des oxydes.

Il est à noter que les électrodes peuvent affecter un grand nombre de formes. Ces électrodes peuvent être réalisées sous forme d'éléments pleins ou ajourés. Ainsi, dans l'exemple représenté à la figure 3, les électrodes 3, 4 sont des électrodes dites interdigitales. Ces électrodes affectent la forme de doigts, des doigts de l'une des électrodes s'étendant dans l'espace interdigital de l'autre électrode. Cette réalisation des électrodes 3, 4 se caractérise par son faible encombrement.

10

cathode coopère corps de Généralement, le collecteur d'électrons. Ce collecteur d'électrons peut être constitué par une électrode dite de réception telle qu'une anode. Ce collecteur d'électrons est généralement disposé 15 face à la surface émettrice 5 de la couche ferroélectrique 2, c'est-à-dire face à l'électrode supérieure 4. Grâce à la présence de cette électrode de réception, le circuit émetteur est fermé électriquement. Cette électrode réception est séparée de l'électrode 4 ou des électrodes 3 20 et 4 par un volume dans lequel la cathode émet des électrons. Ce volume peut avantageusement contenir un vide poussé, du gaz ou un plasma. Cette électrode de réception peut également venir en contact avec la couche 8 recouvrant l'électrode 4. Ceci est une réalisation possible par 25 exemple dans le cas de la réalisation d'un écran plat de visualisation où le matériau de la couche supplémentaire 8 le groupe des matériaux outre dans choisi en luminescents sous l'impact des électrons.

De manière générale, le corps de cathode coopère avec un collecteur d'électrons, tel qu'une électrode dite de réception, pour former un écran plat ou avec un dispositif d'optique électronique pour former un canon à électrons applicable dans la réalisation de tubes électroniques ou d'écrans plats ou d'accélérateurs de particules.

Le ou les signaux électriques alimentant les électrodes 3, 4 peuvent affecter un grand nombre de formes. Quand des

puissances d'impulsion d'excitation très élevées doivent être fournies, il peut être préférable de monter les générateurs d'impulsion en parallèle, chaque générateur ayant une impédance basse. De tels montages sont toutefois bien connus à ceux versés dans cet art.

Bien évidemment, les applications citées ci-dessus ne constituent en aucun cas une limitation de l'invention.

10 Il est à noter par ailleurs que le terme "ferroélectrique" employé pour désigner la cathode doit être entendu dans son sens le plus général et inclut aussi bien les cathodes en matériau ferroélectrique que les cathodes en matériau antiferroélectrique, ces matériaux étant ou non dopés.

15

Enfin, dans certaines applications, des micro-sources d'électrons peuvent être intégrées dans une seule cathode, chacune fonctionnant de façon autonome ou non.

#### REVENDICATIONS

- 1. Corps (1) de cathode ferroélectrique pour l'émission d'électrons, type constitué d'une couche du (2) 5 ferroélectrique, dite principale, formée à partir d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et d'au moins deux électrodes (3, 4) alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche (2) ferroélectrique, au moins l'une (4) desdites électrodes 10 (3, 4) recouvrant partiellement la surface côté émetteur de la couche (2) ferroélectrique de manière à former des portions d'électrodes (4) et des zones libres (5) à travers électrons produits la lesquelles les par couche ferroélectrique (2) principale sont émis, 15 caractérisé en ce que, côté émetteur, au moins chaque bord (6) de portion d'électrode (4) disposé entre une portion d'électrode et une zone libre (5) est recouvert d'une couche (8) supplémentaire à base d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique ou diélectrique,
- Corps de cathode selon la revendication 1, caractérisé en ce que la totalité de la surface, constituée
   de portions d'électrode (4) et de zones libres (5), est revêtue d'une couche (8) supplémentaire à base d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique, ladite couche épousant les irrégularités de la surface.

pour d'une part éviter les effets dits de bord des électrodes, d'autre part augmenter le rendement d'émission.

- 30 3. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les électrodes (3, 4), dites respectivement inférieure et supérieure, sont disposées de part et d'autre de la couche ferroélectrique (2) dite principale, la couche (8) supplémentaire recouvrant partiellement ou totalement au moins l'électrode supérieure (4).
  - 4. Corps de cathode selon la revendication 3,

caractérisé en ce qu'il est constitué d'au moins une couche d'électrode inférieure (3), d'une couche ferroélectrique principale constituée d'au moins un ferroélectrique ou antiferroélectrique et formée sur ladite 5 couche d'électrode inférieure, d'une électrode supérieure (4) recouvrant partiellement la couche ferroélectrique (2) principale pour former des portions d'électrode (4) et des et d'au moins mince libres (5) une couche zones à base d'au moins supplémentaire (8) un matériau 10 ferroélectrique ou antiferroélectrique ou diélectrique, ladite couche supplémentaire (8) recouvrant au moins chaque bord (6) de portion d'électrode (4) disposé entre une portion d'électrode (4) et une zone libre (5).

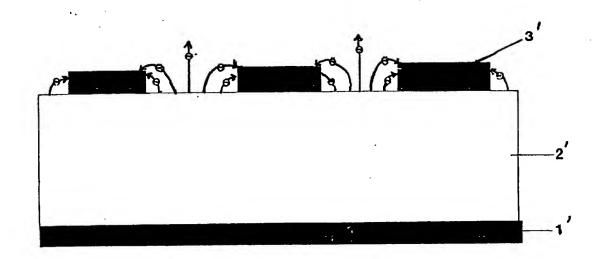
- 15 5. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) écartées l'une de l'autre sont positionnées dans ou sur la couche (2) ferroélectrique dite principale de sorte que la composante principale des lignes du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface (5) émettrice d'électrons de ladite couche (2) ferroélectrique.
- 6. Corps (1) de cathode selon la revendication 5, 25 caractérisé en ce qu'il est constitué d'un substrat isolant (7) réalisé en un matériau diélectrique, d'une couche (2) ferroélectrique, dite principale, formée sur ledit substrat (7), d'un arrangement d'électrodes (3, 4) disposées sur ladite couche (2) ferroélectrique, dite principale, pour 30 former des portions d'électrodes et des zones libres et d'une couche supplémentaire (8) à base d'au moins ou antiferroélectrique ferroélectrique matériau diélectrique, ladite couche supplémentaire (8) recouvrant au moins chaque bord (6) de portion d'électrode (3, 4) disposé entre une portion d'électrode (3, 4) et une zone libre (5).
  - 7. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 6,

caractérisé en ce que les couches ferroélectriques dites principale (2) et supplémentaire (8) sont constituées d'au moins un matériau choisi dans le groupe des composés, dopés ou non dopés, constitué par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomb-lanthane-zirconium), le PZT (titanate de plomb-zirconium), le BaTiO<sub>3</sub> (titanate de baryum), le TGS (triglycine sulfate), le LiNbO<sub>3</sub>.

- 8. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 7,
  10 caractérisé en ce que les couches ferroélectriques ou antiferroélectriques, dites principale (2) et supplémentaire (8), ont des compositions identiques.
- 9. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 8, 15 caractérisé en ce que l'épaisseur de la couche supplémentaire (8) recouvrant les portions d'électrode (4) est comprise dans la plage [5 nm 10  $\mu$ m].
- 10. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 9,
  20 caractérisé en ce qu'il coopère avec un collecteur
  d'électrons, tel qu'une électrode dite de réception, pour
  former un écran plat ou avec un dispositif d'optique
  électronique pour former un canon à électrons applicable
  dans la réalisation de tubes électroniques ou d'écrans
  25 plats ou d'accélérateurs de particules.

1/3

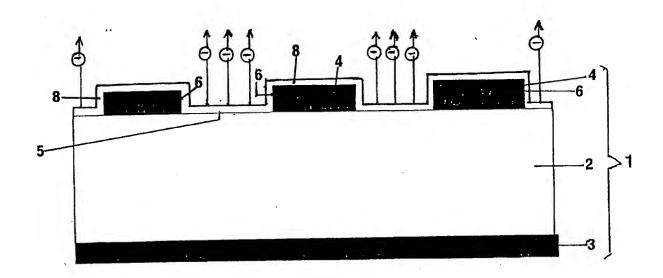
## FIGURE 1



.....

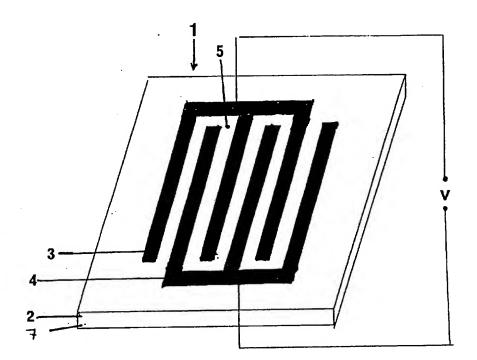
2/3

FIGURE 2



3/3

FIGURE 3



-

.....

### REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL de la

DE 18
PROPRIETE INDUSTRIELLE

# RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche Nº d'enregistrement national

FA 575533 FR 9901009

טטטנ	JMENTS CONSIDERES COMME PER		Revendications concernées de la demande	
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de bes des parties pertinentes	oin,	examinée	
A	US 5 453 661 A (MCGUIRE GARY E 26 septembre 1995 (1995-09-26) * colonne 9, ligne 29 - colonn 27; revendications 1-31; figur	e 10, ligne	1,5,7,10	
A	FR 2 718 567 A (RIEGE HANS KAR 13 octobre 1995 (1995-10-13) * revendication 10 *	L OTTO)	1	
A	DE 196 51 552 A (PATRA PATENT 18 juin 1998 (1998-06-18) * revendications 1-8 *	TREUHAND)	1,7	
<b>A</b>	EP 0 428 853 A (RIEGE HANS) 29 mai 1991 (1991-05-29) * revendication 1 *		1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 03, 31 mars 1997 (1997-03-31) & JP 08 293272 A (MITSUBISHI E CORP), 5 novembre 1996 (1996-1 * abrégé *	LECTRIC 1-05)	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 05, 30 avril 1998 (1998-04-30) & JP 10 027539 A (SHARP CORP), 27 janvier 1998 (1998-01-27) * abrégé *		1	
ı				
	Date d'schèv	ement de la recherche		Examinatour
	. 19	octobre 1999	Van	den Bulcke, E
X:pa Y:pa au A:pe	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES articulièrement pertinent à lui seul articulièrement pertinent en combinaison avecum artie document de la même catégorie artinent à l'encontre d'au moins une revendication	T : théorie ou prit E : document de à la date de d de dépôt ou q D : cité dans la d L : cité pour d'au	ncipe à la base de l' brevet bénéficiant c épôt et qui n'a été p u'à une date postér emande tres raisons	fune date antérieure subliéqu'à cette date leure.
0 : di	ı arrière-plan technologique général ivulgation non-écrite ocument intercalalre	& : membre de la	même famille, doc	ument correspondant